九州大学学術情報リポジトリ Kyushu University Institutional Repository

非弾性散乱電子ーフラグメントイオンコインシデン ス測定装置の試作とN20への応用

松尾,明洋 九州大学大学院総合理工学研究科分子工学専攻

古屋, 謙治 九州大学大学院総合理工学府物質理工学専攻

小川, 禎一郎 九州大学大学院総合理工学府物質理工学専攻

https://doi.org/10.15017/17477

出版情報:九州大学大学院総合理工学報告.20(4), pp.317-322, 1999-03-01.九州大学大学院総合理工 学研究科 バージョン:

権利関係:

非弾性散乱電子―フラグメントイオン コインシデンス測定装置の試作と N₂O へ の 応 用

松 尾 明 洋*・古 屋 謙 治**・小 川 禎一郎** (平成10年11月30日 受理)

Development of an Apparatus for Scattered Electron-Fragment Ion Coincidence Measurements by Electron Impact and Application to N₂O

Akihiro MATSUO*, Kenji FURUYA**, and Teiichiro OGAWA**

A new apparatus for scattered electron-fragment ion coincidence measurements has been designed and constructed in order to investigate the dissociative autoionization of superexcited molecules. The correlation between a scattered electron and fragment ion could be measured under a pulsed field and a static electric field. Dissociative autoionization of N₂O was measured to estimate the performance of the new apparatus, and the branching ratio of fragment ions was obtained as N_2O^+ : NO^+ : N_2^+ : O^+ =81.6:13.5: 4.7:0.2 for a dissociation process which proceeds through a superexcited state at 18.55 eV.

1. 緒 言

分子は、その内部エネルギーがイオン化ポテンシャ ル以上であっても、イオン化しない場合がある.この 様なイオン化ポテンシャルよりエネルギー的に高い中 性の励起状態(超励起状態)にある分子が超励起分子 である.この超励起分子は、自動イオン化、解離や発 光、またそれらが組み合わさったような複雑な過程に よりその過剰なエネルギーを放出するため大変興味深 い.超励起状態は真空紫外から軟X線領域のエネル ギーを有し、以前は実験的な観測が困難であった.最 近、放射光施設の普及とともにその研究が盛んになっ てきたが、複雑な性質を持つ超励起状態のダイナミク スの研究は実験的にも理論的にも未だ不充分である.

超励起分子の解離性自動イオン化過程は, Morin and Nenner¹⁾により HBr の共鳴 Auger スペクトル測 定で見出された. その後, Comer ら²⁾は外殻吸収領域 で光電子スペクトルを測定し, 解離フラグメントから の自動イオン化放出電子を観測した. 国内では, Ukai ら³⁾⁴⁾は酸素のフラグメントイオンの並進エネル ギーとイオン化エネルギーの2次元表示をもとに解離 性自動イオン化過程を研究した. また,最近我々も電 子衝撃による酸素の解離性自動イオン化過程について 報告した⁵⁾.

超励起分子の研究は放射光実験が主流であるが、装

置が大掛かりなものとなるため、もっと簡単な装置の 開発が望まれる.そこで本研究では、電子衝撃を用い た新たな装置の開発に取り組んだ.電子衝撃励起法で は特定の状態へ分子を選択的に励起することができな いが、衝突電子のエネルギーを高いエネルギー領域ま で簡単に変化させることができる.さらにコインシデ ンス(同時計測)法を用いることにより状態選択され た測定を行うことも可能となるため、超励起分子のダ イナミクスを調べる有効な手段の一つである.我々は 解離性自動イオン化過程に着目し、生成するフラグメ ントイオンの生成分岐比や解離の始状態の性質を調べ るために、非弾性散乱電子--フラグメントイオンコイ ンシデンス(Scattered Electron-Fragment Ion Coincidence:SEFICO)測定装置を開発した.

2. 原 理

束縛状態間の電子衝撃励起では、衝突電子のエネル ギー (E_0) は分子に与えるエネルギー (E_{el}) と散乱 電子が持ち去るエネルギー (E_{sc}) に分配される.

$$E_0 = E_{el} + E_{sc} \tag{1}$$

すなわち, E₀を一定とし E_{sc}を測定することで, どの状態に励起されたかを知ることができる(電子エネルギーロススペクトル測定: EELS 測定).よって, 試料が中性であれば, EELS に中性の励起状態が鋭い バンドとして現れる.一方,直接イオン化を伴う場合

^{*}分子工学専攻博士後期課程

^{**}物質理工学専攻

には、(1)式の右辺には放出電子のエネルギー(E_{ei}) の項が加わるので、 E_0 は3つのエネルギーに分配さ れる.従って E_{sc} の測定のみでは E_{el} が特定できず、 この様な時には EELS においてイオン化状態に帰属 されるべきバンドは、非常に幅広いバンドとなる.超 励起状態は、イオン化ポテンシャルよりも高いエネル ギー状態にある中性の励起状態なので、Fig. 1の様に EELS には直接イオン化による幅広いバンドの上に超 励起状態が鋭いバンドとして観測される.この EELS 測定装置にイオンの検出系を組み込み、散乱電子とイ オンの検出時刻の相関を観ることで、特定の超励起状 態の解離性自動イオン化によるフラグメントイオンを 直接的に観測することができる.

この様に,SEFICO 測定法は,特定の超励起状態の 解離性自動イオン化によって生成したすべてのフラグ メントイオンを観測できる手法である.ここでは,以 下に示す2つの方法でコインシデンス測定を試みた.

2.1 パルス電場下におけるコインシデンス測定

パルス電場下におけるコインシデンス測定法とは、 散乱電子の検出信号を外部トリガーとしパルスジェネ レーターを作動させ、 衝突領域にパルス電場をかけイ オンを検出し、飛行時間(TOF)スペクトルを測定す る方法である.従って、トリガーとなった電子と相関 があるイオンが必ず TOF スペクトルとして検出され る. このコインシデンス TOF スペクトルは, Fig. 2 (a)の様に、観測された散乱電子と相関がある真のシ グナルとパルス電場にだけ相関した偽のシグナルが重 なり合ったものである.従って、散乱電子と相関があ るイオンの成分は、コインシデンススペクトルからパ ルス電場に同期したイオンの成分を差し引いたものと なる.このパルス電場に同期したイオンの成分は散乱 電子とは相関がないので、パルスジェネレーターから の周期的なパルス電場で測定された TOF スペクトル と同等であると考えることができる. また散乱電子に は、自動イオン化と直接イオン化に関与するものがあ り、直接イオン化に関与するものも、周期的なパルス 電場で測定された TOF スペクトルと同等であると考 えることができる.従って,電子のシグナルをトリ ガーとして得られたコインシデンス TOF スペクトル から TOF スペクトルを差し引いたものが、解離性自 動イオン化で生成したフラグメントイオンの成分であ る.この場合、散乱電子と相関があるイオンの量は、 パルス電場に同期したものに対してはるかに少ないの で、差し引いたときの誤差が大きくなってしまうこと

2.2 静電場下におけるコインシデンス測定

が欠点である.

静電場下におけるコインシデンス測定とは、衝突領 域に静電場をかけたまま散乱電子を検出し、そのシグ



Fig. 1 Schematic electron-energy-loss spectrum in an energy region above the first ionization potential (I_P).

ナルパルスをトリガーとして直ちに時間─波高変換器 (TPHC) を作動させ、静電場によって引き込まれた イオンのシグナルパルスをストップとしてコインシデ ンス TOF スペクトルを得る方法である. EELS 測定 では衝突領域の電場や磁場が散乱電子の検出に大きく 影響するので、この方法では衝突エネルギーを高くす るか,引き込みの静電場を低くしなければならない. 得られるコインシデンススペクトルは Fig. 2(b)の様 に何の相関もないバックグランドを与える偽のコイン シデンスシグナルの上に真のコインシデンスがバンド として現れる. EELS では, Fig.1 に示す様に直接イ オン化状態の幅広いバンドの上に超励起状態の鋭いバ ンドが観測されるので、電子エネルギー分析器を超励 起状態に合わせたとしても観測される電子には直接イ オン化で放出された電子も混ってくる。従って、得ら れるコインシデンスのバンドは自動イオン化経由と直 接イオン化経由の2成分からなる.パルス電場法で得 られるコインシデンスのバンドの成分は、その大半が パルス電場にだけ同期したイオンの成分であるのに対 し、静電場法で得られるバンドの成分は、原理的に EELS で測定される超励起状態のバンド強度とイオン 化連続状態のバンド強度の比として観測される. イオ ン化連続状態から生成するフラグメントイオンの生成 分岐比は, Fig.1 に示すような超励起状態のバンドと 重なり合っている部分とその近傍のそうでない部分と では同じとみなすことができる. 従って, 対象となる 超励起状態の近傍のイオン化連続状態で同様なコイン シデンス測定を行い、スペクトルの差をとることで自 動イオン化によって生じた成分だけを取り出せる.こ の場合、スペクトルの差をとる時の誤差は、パルス電 場法と比較してはるかに小さい. また, この方法では パルス電場法と異なり, 解離寿命やフラグメントイオ ンの並進エネルギー,解離の異方性などがコインシデ ンス TOF スペクトルの線型にそのまま現れるので,

- 318 -



(a) Coincidence spectrum to be observed under a pulsed field.

(b) Coincidence spectrum to be observed under a static electric field.





The sample gas was introduced perpendicularly to the figure at the point shown with $\,\times\,.\,$

Fig. 3 Schematic diagram of the collision chamber.

生成分岐比だけでなくそれらの値も見積もることがで きる.

3. 実 験

Fig. 3 に実験装置の概略を示す.

測定装置は、電子銃、2つの静電場式半球型エネル ギー分析器、Wiley-McLaren 式飛行時間型質量分析 器⁶⁾、チャネルトロン(セラトロン)、マイクロチャネ ルプレート(MCP)からなる、N₂Oガスは紙面に垂 直方向から effusive ノズルにより導入し、その約 5 mm下流で電子ビームと交差させた.散乱電子はノズ ルに対し垂直方向から半球型エネルギー分析器を通し (電子のエネルギー分析)、またフラグメントイオンは 飛行時間型質量分析器を通し(質量分析)検出した.衝 突エネルギーは100eV、到達真空度は1.0×10⁻⁶ Torr であり、測定中の真空度は2.0×10⁻⁵ Torr であった.

3.1 電子エネルギーロススペクトル測定

入射電子はヘアピン状のトリアタングステン製 (NILACO, W:99%, Th: 1%, 0.15¢) フィラメン



Fig. 4 The schematic diagram of the experimental set-up for coincidence measurements indicating the signal flow.

トから熱電子を発生させ、半球型エネルギー分析器で 単色化したあと電子レンズで収束し衝突領域に導いた. 試料ガスはニードルバルブで流量を一定とし, effusiveノズルにより衝突室に導入した. 電子エネルギー ロススペクトルは電子ビームに対し約2°で測定した. 半球型エネルギー分析器によりエネルギー分析された 電子はセラトロンで検出し、その出力信号をプリアン プ (EG&G ORTEC, 113) 及び, ファストアンプ (EG&G ORTEC, FTA 420) で増幅した. それからデ ィスクリミネーター (EG&G ORTEC, 935) を通し, デジタルカウンター (ORTEC, 9315) でカウントし, パソコン (EPSON, PC-286V) に取り込んだ. 分解能 は140meV であった. なお、コインシデンス測定のた めのイオン引き込み電場が EELS に及ぼす影響を調 べるため、飛行時間型質量分析器の加速プレートやド リフトチューブ、さらにサンプル導入管にはパルス電 圧または静電場をかけたまま測定を行った.

3.2 フラグメントイオンの質量分析

フラグメントイオンは電子ビームに対し,90°方向 から検出した.衝突領域にパルス電圧 30V/cm (パル ス幅13µs)を,またできる限り余計なフラグメントイ オンの検出を避けるためにディフレクター (電子銃, 質量分析器のもの,ともに同じパルス幅7µs)にドリ フトチューブとほぼ等電位 (-120V)のパルスをか けた.ドリフトチューブには空間収束条件を満たす静 電場をかけた.サンプル導入管には衝突領域の中心付 近の電位になるようなパルス電圧をかけた.質量分析 されたイオンは MCP で検出し,その出力信号をプリ アンプ (ORTEC,9301)及び,ファストアンプ (EG &G ORTEC,FTA 420)で増幅した.それからディス クリミネーター (EG & G ORTEC,935)を通し,時 間一波高変換器(EG&G ORTEC, 567)のストップ 入力に入れた.パルスジェネレーターからの内部トリ ガーパルスを TPHC のスタート入力に入れ,この波 高の分布を多重波高分析器(MCA:Labo, MCA/ PC98BX)で分析しパソコン(EPSON, PC-286V)に 取り込んだ.質量分解能は70であった.

3.3 パルス電場下におけるコインシデンス測定

Fig. 4 に測定時の配線と信号の流れを示す. 散乱電 子の検出信号を外部トリガーとして, パルスジェネ レーターを作動させ, 他は3.2節と全く同じ条件で測 定した.

3.4 静電場下におけるコインシデンス測定

実験装置は Fig. 4 と同じである. ここではパルス 系は一切用いておらず,散乱電子のシグナルパルスを 直接 TPHC のスタート入力に入れた. 衝突領域には 6V/cmの静電場をかけ, effusive ノズルには衝突領域 の電場を乱さないような静電場をかけた. 衝突領域に かけられた電場を幾らかでも無視できるよう,衝突エ ネルギーを200eV に上げ,サンプルガスと連続的に 衝突させた. イオンのシグナルを TPHC のストップ 入力に入れ,この波高分布を MCA (Labo: MCA/ PC98BX) で分析しパソコン (EPSON: PC-286V) に 取り込んだ.

4. 結果と考察

4.1 電子エネルギーロススペクトル測定

衝突エネルギー100eV で観測した N₂O の EELS を **Fig. 5** に示す. これまで当研究室では差動排気された ガスセルを用いて EELS を測定していたⁿ. 本研究で はこのガスセルを取り外したためにサンプル濃度が低



The details $^{8)}$ at 16-20 eV is shown in the insert. Fig. 5 An electron-energy-loss spectrum of $\mathrm{N_2O}.$

くなり,また衝突領域に電場をかけているため,ガス セルの時ほどの構造がはっきりとしたスペクトルは得 られなかった.しかし,コインシデンス測定に影響が ない程度のスペクトルを測定することができた.直接 イオン化に由来する幅広いバンドが13eV より高いエ ネルギー領域に観測された.

4.2 フラグメントイオンの質量分析

Fig. 6 (a) に N₂O の TOF スペクトルを示す. 飛行 時間の速い方から, N⁺, O⁺, H₂O⁺, N₂⁺, NO⁺, N₂O⁺ がはっきりと観測できた. H₂O⁺ は真空装置内 の残留ガスに由来するものである. このスペクトルは パルスジェネレーターの周期的なトリガーによりフラ グメントイオンを引き込んだもので, 様々な状態から 生成したすべてのイオンを検出している.

4.3 パルス電場下でのコインシデンス測定

N₂O は超励起状態が顕著に観測されることが知ら れている. England ら[®]は EELS に超励起状態のバン ドを観測し, また Berkowitz and Eland[®]はイオン化 効率曲線に超励起状態のバンドを観測している.

超励起状態のバンドは14.8eV に大きくはっきり現 れており (Fig. 5), この他にも15.56eV, 18.55eV に



- (a) TOF spectrum observed with periodic pulses.
- (b) TOF spectrum of ions correlating with electrons of a loss energy of 18.55eV.
- (c) Coincidence (SEFICO) spectrum obtained subtracting (a) from (b).
- Fig. 6 TOF and SEFICO spectra of N_2O by electron impact at 100eV.

0,00201					
Loss Energy (eV)	N_2O^+	NO ⁺	N ₂ +	O+	N ⁺
$14.83(3d\pi)$ $14.83^{a)}$	82.2±4 >99	17.8±3 <1	_		
18.5(3dπ) TOF	81.6±3 77.1±1	13.5 ± 1 14.9 ± 0.5	4.7±2 4.6±0.5	0.2 ± 0.5 1.1 ± 0.5	 2.3±0.2

 Table 1
 Branching ratios of fragment ions obtained from SEFICO measurements by electron impact on N₂O.

a) From ref. 10.

超励起状態のバンドが確認されている⁸⁾. N₂Oの解離 性イオン化で生じる NO⁺, O⁺, N₂⁺, N⁺ のしきい値 はそれぞれ14.19, 15.29, 17.25, 19.46 eV である¹⁰⁾. これらのエネルギー間の超励起状態のバンドに観測す る散乱電子のエネルギーをあわせてコインシデンス測 定を行なった.

18.55eV の超励起状態に対応する散乱電子とフラ グメントイオンとのコインシデンス測定により得られ たスペクトルが Fig. 6 (b) である. このコインシデ ンス TOF スペクトルには、直接イオン化放出電子と 相関のあるイオンや、散乱電子とは無関係で引き込み のパルス電場と同期したコインシデンスシグナルが含 まれている(大部分は後者である).このコインシデ ンス TOF スペクトル [Fig. 6 (b)] から TOF スペク トル [Fig. 6 (a)] を差し引いたものが真のコインシ デンスシグナルとなる. 18.55eV 以下では N+ は生成 しないので¹⁰⁾, N⁺のバンドを面積で規格化し差し引 いたものが Fig. 6 (c) である. その生成分岐比は N_2O^+ : NO^+ : N_2^+ : $O^+ = 81.6$: 13.5: 4.7: 0.2 c bった. また, 電子エネルギーロスが14.83eV の散乱 電子とフラグメントイオンのコインシデンス TOF ス ペクトルでは, N⁺ から H₂O⁺ の領域で規格化し同様 にスペクトルの差をとった. このとき N₂O⁺:NO⁺ = 82.2:17.8であった. これらの結果と TOF スペクト ル [Fig. 6 (a)] のバンドの面積比をしきい光電子--光イオンコインシデンス(TPEPICO)測定の結果^{III}と 合わせて Table 1 に示す. 14.83eV の超励起状態か ら生成するフラグメントイオンの生成分岐比を比較し てみると、TPEPICO 測定の結果では親イオンが大部 分を占めているが、今回の測定では NO+ も多く観測 された. 自動イオン化放出電子は、運動エネルギーが 0のものだけではなく数 eV のエネルギーを持ったも のまで分布しており、しきい光電子はその一部を観測 しているだけなので、今回の結果との違いが生じたも のと考えられる.

すべてのフラグメントイオンが生じる19.46eV 以 上のエネルギー領域でもコインシデンス測定を行って みた. このとき, コインシデンス測定の前後での残留 ガス由来の OH⁺ と H₂O⁺の TOF スペクトル強度比が



(a) 22.0eV, (b) 18.56eV, (c) 15.56eV, (d) 14.83eV, and (e) 12.0eV.

Fig. 7 SEFICO spectra of N_2O by electron impact at 200eV under a static electric field.

変わっていなかったので,これらを規格化に用いてコ インシデンス TOF スペクトルから TOF スペクトル を差し引いた.その結果は TOF の結果とほぼ同じ値 となった.このことは次の様に説明できる.Fig.5の I_Pより高エネルギー側の幅広いバンドは直接イオン 化に由来するものである.N₂O 分子はこの直接イオ ン化のバンドに対して超励起状態がはっきりと現れる のが特徴である.従って超励起状態のバンドがはっき りと現れる領域でのコインシデンス測定は Fig.6(c) のようなシグナルを与え,その生成分岐比も TOF ス ペクトルから得られる生成分岐比と異なっていた.し かし,直接イオン化に由来する散乱電子の寄与が大き くなってくるとその電子とのコインシデンスで得られ たスペクトルは TOF スペクトルと実質的に同じと考 えることができる.これは,超励起状態はその状態を 指定する散乱電子を検出するだけで状態選択をするこ とができるが,直接イオン化の場合には,散乱電子を 検出するだけでは状態選択することができないので, TOF スペクトルの結果と同じ値になる.

4.4 静電場下でのコインシデンス測定

EELS 測定では、衝突領域の電場や磁場に影響され るのでその影響を小さくしようと電子銃や引き込みの 電場をパルス化して測定を行っていた.ここでは、衝 突エネルギーを高くし、低い静電場下での測定を試み た.その結果を Fig.7 に示す.スペクトルが左上が りになっているのは、測定時のイオンのシグナルが多 すぎたために、早い時間に TPHC のストップがかか ってしまったからである.積算時間が短く S/N が悪 いために N₂⁺ と NO⁺ の分離は難しいが、Fig.7 のバ ンド強度の違いから、解離の始状態が異なるとフラグ メントイオンの生成分岐比が明らかに異なっているこ とがわかる.積算時間をもっと長くすることで S/N もよくなり、N⁺ や O⁺ の領域にもはっきりとしたバ ンドが現れてくるだろう.また、バンドの線型から寿 命や並進エネルギーなども見積もることができる.

4.5 試作装置の特徴と限界

光励起では特定の超励起状態へ選択的に励起するこ とは可能である.しかしながら,直接イオン化状態を 経由して起こる解離反応が、超励起状態経由で起こる 解離反応よりも低い励起エネルギーで起こる場合、後 者の解離反応だけを選択的に研究するためには、例え ば自動イオン化で放出された電子とフラグメントイオ ンのコインシデンス測定を行う必要がある.しかし, 自動イオン化で放出される電子のエネルギー分布はほ とんど知られておらず,直接イオン化で放出された電 子が邪魔になるため、この様なコインシデンス測定を 行うことは困難である.一方, SEFICO 測定では特定 の超励起状態を選択することができ、その状態から生 成するフラグメントイオンを観測することにより、解 離性自動イオン化過程を詳細に研究することができる. 装置の分解能の面では、EELS の分解能が140meV で、 TOF の質量分解能が70であまり良いとはいえない.

コインシデンス測定では、観測される電子とフラグメ ントイオンの量のつりあい(例えば、EELS を良くす るためにサンプル濃度やビーム電流量を高くすると、 フラグメントイオンが増え過ぎるなど)が検出効率に 依存してくるので、本装置では今の測定条件で、 EELS で約100meV, TOF で約80が限界であろう.

5. おわりに

超励起分子の解離ダイナミクスを観測するために, 電子エネルギーロススペクトル測定装置を非弾性散乱 電子—フラグメントイオンコインシデンス (SEFICO) 測定装置に改造した.装置が正常に作動するかを N₂O 分子を用いて確認を行なった.その結果,コイ ンシデンス測定ができていることが確認できた.

現状では、装置の分解能などまだ改善の余地がある が、N₂Oの様に数多くの超励起状態のバンドが現れ る分子では1つ1つ状態について測定を行うと、それ ぞれの状態に対してフラグメントイオンの生成分岐比 や解離寿命を決定することができる.

参考文献

- 1) P. Morin. and I. Nenner, *Phys. Rev. Lett.*, **56**, 1913 (1986).
- 2) A.A. Wills, A.A. Cafolla, and J. Comer, *J. Phys.*, *B* **24**, 3989 (1991).
- 3) M. Ukai, "Atomic and Molecular Photoionization", eds., by A. Yagishita and T. Sasaki, Universal Academy Press Tokyo, (1996) p. 149.
- 4) 鵜飼正敏,第36回 分子科学 夏の学校 論文予稿集,1 (1996).
- 5) A. Matsuo, K. Furuya, and T. Ogawa, *Chem. Phys. Lett.*, **287**, 653 (1998).
- 6) W.C. Wiley and I.H. McLaren, *Rev. Sci. Instr.*, **26**, 1150 (1955).
- 7) T. Yoshidome, H. Kawazumi, and T. Ogawa, J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom., 53, 185 (1990).
- 8) K. England, T. Reddish, and J. Comer, *Chem. Phys.*, **119**, 435 (1988).
- 9) J. Berkowitz and J.H.D. Eland, J. Chem. Phys., 67, 2740 (1977).
- 10) I. Nenner, P.M. Guyon, T. Baer, and T.R. Govers, J. Chem. Phys., 72, 6587 (1980).